007024757

WPI Acc No: 1987-024754/198704

XRAM Acc No: C87-010336

Optically active hydroxyethyl azetidinone derivs. prepn. - from optically inactive acyloxyethyl azetidinone derivs. using microorganisms or enzymes

Patent Assignee: SANKYO CO LTD (SANY)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Abstract (Basic): JP 61280295 A

Beta-lactam cpds. are produced by hydrolysing cpd. (dl substance) of formula (I) selectively by means of microorganisms or enzyme to derive optically active cpd. of formula (I) where R1 is H. (R1 is acyl; R2 is (substd.) alkyl, alkenyl, alkinyl, aryl, alkylthio, alkylsulphonyl, arylthio or arylsulphonyl or acyloxy; R3 is H or protective gp. for N atom).

Optically active 3-(1-hydroxyethyl)-2-azetidinone deriv. can be obtd. from optically inactive 3-(1-acyloxyethyl)-2-azetidinone derivs. (dl substance) by means of microorganisms or enzyme. The prods. are important intermediates for prepn. of carbapennem and pennem deriv. having antibacterial activity.

As microorganism may be various bacteria, yeast and fungi. Bacteria yeast and fungi. Bacteria include Arthrobacter simplex SANK 73560 (IAM 1660), Bacillus subtillis SANK 76759 (IAM 1069), Chrombacterium violaceum SANK 72783 (ATCC 31532), Flavobacterium capsulatum SANK 70979 (IFO 12533), and Flavobacterium meningosepticum SANK 70779 (IFO 12535). Yeast includes Aureobacidium pullurans SANK 10877 (ATCC 15232), Candida albicans SANK 50169 (IFO 0683), Pichia farinosa SANK 58062 (LAM 4303), Pichia terricola SANK 51684 (FERM 8001), Rhodotorula minuta SANK 50871 (IFO 0932), and Saccharomyces cerevisiae SANK 50161 (IAM 4512). fungi includes Aspergillus niger SANK 13658 (ATCC 9142) Gliocladium roseum SANK 10560 (FERM 8259), and Humicola asteroidea SANK 14981 (FERM 8260).

Enzyme may be microorganism origin or animal or plant cell origins,

| | | • | |
|--|--|---|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 280295

(51)Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

- (a)公開 昭和61年(1986)12月10日

C 12 P 41/00 12 P 12 R 41/00 //(C С 1:01) (C12 P 41/00 C 12 R 1:645) 7823 - 4B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全22頁)

光学活性アゼチジノン誘導体の製法 砂発明の名称

②特 頤 昭60-121479

舜出 願 昭60(1985)6月6日

功一 砂発 明 者 井 明者 野 雄次 (723E 岩 敦 69発 明 者 内 69発 明 者 越 俊一 三共株式会社 勿出 願 人 弁理士 樫出 庄治 が代 理 人

東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内 東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内 東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内 東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内 東京都中央区日本橋本町3丁目1番地の6

2111

- 1. 発明の名称 光学活性アゼチジノン誘導体の製法
- 特許請求の範囲

一般式

$$\begin{array}{ccc}
OR^{1} \\
OH_{5} & R^{2} \\
ON_{R^{3}}
\end{array}$$

〔式中,R¹は置換蓋を有してもよいアシル基、 を示し、R²は懺換茶を有してもよいアルキル基、 アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ア ルキルチオ基、アルキルスルホニル基、アリー ルチオ基、もしくはアリールスルホニル基、ま たはアシルオキシ茶を、Biは水类原子または蜜 素原子の保護港を示す。〕を有する化合物 (de) 体)を微生物又は酵素を利用して選択的に加水 分解し一般式

子武中、P2かよびP3は前述したものと回転機 を示す。〕を有する光学活性な化合物へ導くこ とを特徴とするメーラクタム化合物の製法。

発明の詳細な説明

本発明は光学不活性な3~(1~アシルオ) シエチル) - 2 - アゼチジノン誘導体(dl体) を微生物もしくは酵素を利用して光学活性な 3 - (1-ヒドロキシエチル)-2-アゼチジノ ン誘導体へ導く製法に関するものである。

本発明によつて得られる光学活性な3-(1 - ヒドロキシエチル)- 2 - アゼチジノン誘導 体は抗菌活性を有するカルバペネム及びベネム 誘導体へ導く重要中間体である。

光学活性な3~(1~ヒドロキシエチル)~ 2-アセチジノン誘導体の製法に関しては種々 知られているが、いずれも工程数が多く反応機 作が煩雑である。本発明者等は、容易に得られ る de - 3 - (1 - アシルオキシエチル) - 2 -アセチジノン(I)を微生物ないしは酵素を利用し て選択的に加水分解し光学活性な3 一(1 ーヒ

特開昭61-280295 (2)

ドロキシエチル) — 2 — アゼチジノン ② が 効率 よく 得られることを見い出し本発明を完成した。 — 般式

に於けるnlは懺換基を有しても良いアンル基(たけるnlは微数を有しても良いアンルをであるにはれた。プロピオニル、だであつるのはないである。とないである。)は、アンルなどのない。ないである。)は、アンルなどのない。ないである。)は、アンルなどである。)、CO2Rd 基(式

意義を示す。)などである。)、-SR4 (式中、 R⁴は前述したものと同意終を示す。)、-CONR⁶R⁷ (式中、RéおよびR⁷は、同一もしくは異なる水 **気原子、アルキル基(たとえばメチル、エチル、** プロピル、プチル、もしくはもープチルなど)、 シクロヘキシル、もしくはペンジルなどである。) -OR⁸ 基(式中、R⁸は、水素原子、アルキル基(たとえばメチル、エチル、もしくはプロピルな ど)もしくはアシル慈(たとえばアセチル、ブ ロピオニル、ブチリル、もしくはペンソイルな ど)などである)、もしくは-COR9 基(式中、 R⁹はメチル、エチル、もしくはフェニルなどで ある)、などである〕、競換基を有してもよい アルケニル基〔たとえばビニル、アリル、もし くはブテニルであつて以下に示す同一もしくは 異なる遺換基を1~3個有してもよい。その量 換基は、アルキル基(たとえばメチル、エチル、 プロピル、プチル、イソプロピル、もしくはも ーブチルなど)、-CO2R4 基(式中R4は前述した ものと同意幾を示す)、-008R5基(式中R5は、

中R⁴は、水素原子、アルキル基(たとえばメチ ル、エチル、プロピル、プチル、イソブロピル、 もしくはtープチルなどである。)。監終基を 有してもよいフェニル基(その盤換基は、メチ ル、エチル、ブロビル、メトキシ、メチルメル カブト、ニトロ、シアノ、アセトアミド、弗累、 塩素もしくは臭素などである。)、もしくは質 換基を有してもよいペンジル基(その最換基は、 メトキシ、メチルメルカブト、メチル、エチル、 プロピル、ニトロ、シアノ、アセトアミド、弗 索、塩素もしくは臭素などである。)などであ る。)、ハロゲン原子(たとえば、弗累、塩素、 もしくは臭素などである。)、-008R5基(式中、 R⁵は、アルキル基(たとえばメチル、エチル、 プロピルなどである。)、置換基を有してもよ いフェニル基(その懺換基は、先に述べたR4が 置換基を有してもよいフェニル基の置換基と同 意義を示す。)、もしくは置換基を有してもよ いペンジル基(その置換基は、先に述べたR^Aが **遺換基を有してもよいペンジル基の遺換基と同**

前述したものと同意幾を示す)、-SR4基(式中 R4は、前述したものと同意幾を示す。)、-OR8 基(式中R⁸は、前述したものと同意襞を示す。)、 もしくは遺換基を有してもよいフェニル基(そ の置換基は、先に述べたR4が置換基を有しても よいフェニル基の散換基と同意義を示す)など である〕、置換基を有してもよいアルキニル基 〔たとえばエチニル、もしくはブロパルギル基 であつて以下に示す同一もしくは異なる関係基 を1~3個有してもよい。その間換基はアルキ ル基(たとえばメチル、エチル、プロピル、プ チル、イソプロピル、もしくは t ープチルなど)、 -CO2R4 基(式中R4 は、前述したR4 と同意義を示 す)、-008R5基(式中R5は、前述したR5と同意 義を示す。)、-8R⁴蒸(式中R⁴は、前述したR⁴ と同意義を示す。) -OR⁸ 基(式中R⁸ は、前述し たRBと同意義を示す。)、もしくは懺換基を有 してもよいフェニル茜(その筐換基は、先に述 べたR⁴が置換基を有してもよいフェニル基の質 換基と同意義を示す)などである〕、置換基を

有してもよいフェニル券(以下にかす例一もし くは異なる懺換基を1~3個有してもよい。 そ の僧様差は、アルキル基(たとえばメチル、エ チル、プロピル、もしくはイソプロピルなど)、 アルコキシ弟(たとえばメトキシ、エトキシ、 プロポキシ、プトキシ、もしくはモープトキシ など)、ハロゲン(たとえば弗累、塩素、もし くは臭黒など)、ニトロ、シアノ、アセチル、 アセトキシ、もしくは水酸基などである)、ア ルキルチオ基 -8R⁰(武中P⁰は、メチル、エチル、 プロビル、プチル、イソプロビル、もしくはも ープチルなど)、アルキルスルホニル基 -802R⁹ (武中的は、前述したRPと同意幾を示す。)、 憧換基を有してもよいフェニルチオ基(以下に 示す同一もしくは異なる懺換基を1~3個有し てもよい。その厳模差は、アルキル基(たとえ はメチル、エチル、プロビル、もしくはイソブ ロビルなど)、アルコキシ茶(たとえばメトキ シ、エトキシ、プロポキシ、プトキシ、もしく はt-プトキシなど)、ハロゲン(たとえば弗

異、塩素、モレくは臭異など)、ニトロ、シア ノ、アセチル、アセトキシ、もしくは水酸基な とである。)、個独界を有してもよいフェニル コルホニル基(その閣揆基は、上述した関拠基 を有してもよいフェニルチオ差の慢機器と同意 飛を示す。)、またはアシルオキシ茶、-000R¹⁰ (式中 R¹⁰ は、 炭素数 1~10個の懺換基を有し てもよいアルキル基(たとえばメチル、エチル、 プロピル、プチル、ペンチル、ヘキシル、ヘブ チル、オクチル、ノニル、もしくはデシルなど)、 その農換基は炭累数1~5個のアルキル基(た とえば、メチル、エチル、プロビル、プチル、 ベンチル、イソプロビル、もしくはヒープチル など))、関換基を有してもよいフエニル基(そ の價換基は、先に述べたBfが價換基を有しても よいフェニル萬の世換蒸と同意鏡を示す。)、 もしくは魔換蒸を有してもよいペンジル葢(そ の債換基は、先に述べた貼が債換基を有しても よいペンジル基の貨換基と同意銭を示す。)な どである。)などである。

R⁵は、水素原子または窒素原子の保護基〔た とえばシリル葢(たとえばトリメチルシリル、 トリエチルシリル、トリフエニルシリル、t-プチルジメチルシリル、もしくはt-フトキシ ジフェニルシリルなど)、置換基を有してもよ いアルキル基(たとえはメチル、エチル、プロ ピル、プチル、ペンチル、ヘキシル、もしくは ヘプチルなどであつて、以下に示す同一もしく は異なる懺換基を1~3個有してもよい。その **懺換茶は、アルキル茶(たとえば、メチル、エ** チル、プロビル、イソプロビル、ブチル、もし くはt-プチルなど)、CO2R4基(式中R4は、前 述したものと同意毅を示す)、-OR¹¹基(式中R¹¹ は水岩原子、アルキル基(たとえばメチル、エ チル、プロピル、もしくはプチルなど)、健狭 基を有してもよいペンジル基(その懺換基は、 先に述べたR4が置換幕を有してもよいペンジル 基の置換基と同意袋を示す。)などである。)、 置換基を有してもよいフェニル基(その懺換基 は、先に述べたストが置換基を有してもよいフェ

ニル基の懺換基と同意幾を示す。)、もしくは **懺換基を有してもよいペンジル基(その置換基** は、先に述べたエ⁴が置換基を有してもよいペン ジル基の置換基と同意發を示す。))、置換基 を有してもよいアルケニル基((たとえば、ビ ニル、もしくはアリル基であつて、以下に示す 同一もしくは異なる1~3個の置換基を有して もよい。その憧煥基は、アルキル基(たとえば、 メチル、エチル、ブロピル、もしくはブチルな ど)、置機基を有してもよいフェニル基(その 縦換薪は先に述べたR⁴が覆換蒸を有してもよい フェニル基の催換基と同意發を示す。)、もし くは-cogn 基(式中R は、前述したものと同意 競を示す。) 1、 脱換券を有してもよいフェニ ル基、(その置換基は、先に述べたR⁴が順換基 を有していてもよいフェニル基の置換基と同意 我であつて、同一もしくは異なる1~3個のこ れらの崩換基を有してもよい。)、置換基を有 してもよいペンジル基(その貨換基は、先に述 べたNfが置換基を有してもよいペンジル基の値

換基と同意発であつて、同一もしくは異なる1~3個のこれらの遊換基を有してもよい。)、もしくは置換基を有してもよいシクロアルキル基(たとえばシクロペンチル、もしくはシクロペンチル、もしくはシクロペキシルなどであつて、その置換基は先述したR⁵が證素原子の保護基である場合の置換基を有してもよいアルキル基の置換基と同意幾を示す)などである。

一般式(!!)を有する化合物のうち好適化合物はR¹が煅換基を有してもよいアシル基(たとえりルボル、アセチル、ブロビオニル、プチリルないしは、ペンゾイル基であつて以下に示すもよい。その後機基はアルキル(メチル、エチル)、アルオキシ(メチルオキシ、エチル)、ハログ、展2は置換基を有するアルキル基であったものと同意義を示す)もしくは一003R⁵ 基(式中、R⁵は前述したものと同意義を示す。)、

とができる。

この目的達成のために有効な微生物は細菌から酵母、糸状菌まで多岐にわたる。例えば、以下のどとくである。

(細菌)

Arthrobacter simplex SANK 73560 (IAM 1660)

Bacillus subtilis SANK 76759 (IAM 1069)

Ohromobacterium violaceum SANK 72783 (ATCC 31532)

Flavobacterium capsulatum SANK 70979 (IFO 12533)

Flavobacterium meningosepticum SANK 70779 (IFO 12535)

〔酵母〕

Aureobacidium pullurana SANK 10877 (ATCC 15232)

Candida albicans SANK 50169 (IFO 0683)

Pichia farinosa SANK 58062 (IAM 4303)

Pichia terricola SANK 51684 (PERM 8001)

Rhodotorula minuta SANK 50871 (IFO 0932)

Saccharomyces cerevisiae SANK 50161 (IAM 4512)

〔糸状菌〕

Aspergillus niger SANK 13658 (ATCO 9142)
Gliocladium roseum SANK 10560 (FERM 8259)

を有してもよいアルキニル葢であつて、その遊 換基は -SR4 拡(式中、R4 は前述したものと同意 数を示す。) もしくは OR8 基 (式中R8は、前述 したものと同意義を示す。)、アルキルスルホ ニル基-802R9(式中、R9は前述したものと同意 義を示す)、位換基を有してもよいフェニルス ルホニル基、もしくはアシルオキシ基 -OCOR10 (式中、R¹⁰は前述したものと同意幾を示す。) などであり、R³が水案原子、懺換基を有するア ルキル基であつてその懺換基が-002R⁴基(式中、 R⁴は前述したものと同意幾を示す。)、アルキ ル基、もしくは OR11 基 (式中、R11 は前述したも のと同意義を示す。)、 置換基を有してもよい アルケニル基であつてその置換基はアルキル基、 もしくは-CO2R4基(式中R4は前述したものと同 意義を示す)、厳換基を有してもよいフェニル **蒸、もしくは置換基を有してもよいペンジル基** などである。

本発明の不斉加水分解に供献される微生物ないし酵素は、数多い成者と経験とにより選ぶこ

Humicola asteroidea SANK 14981 (FERM 8260)

これらの微生物を供試する場合の実験方法は、 次に示すA法およびB法に大別できる。

A法一供試微生物が良好な生育を示す任意の培地に当該菌株を接種し、1~2日間培養(通常は回転提とう培養一往復振とう培養でも可一)の後、旺盛な発育のみられる時期に20~150 砂%の基質を添加(微細粉末として直接培地に添加するか、水とよく混和する任意の有機溶媒 0.5~20%の範囲に溶解させて添加する)し、同一条件で培養を続けて加水分解を終了させる、いわゆる生育菌体法である。

例えば、グルコース 2 %、ボリベブトン 1 %、 酵母エキス 0.1%の各濃度で水道水 100 配 に溶か し、500 配 三角フラスコに分注し、120 で、15 ℓbs、にて20分間高圧殺菌する。冷却後、菌を 同一培地で 3 日間培養した培養液を 3 配 接 種し、 28でにて回転振とうする。 1 日後、旺盛な生育 のみられる時期に、基質を適当量、適当な水砕 性密供に溶かした液を加え、 2 日間培養を続け る。微生物反応終了時の明は細菌で回 7.8~8.9、 酵母あるいは糸状菌でpH.4.8~5.7である。培養剤 を酢酸エザルで抽出し、損生成物が供られる。

B 法一供試做生物が良好な生育を示す任意の培地に当該的株をお指し、2~4日間培養(通常回転扱とう培養・土住復扱とう培養でも可一)し、的体を連心整的後、生理食塩水で2回洗剤する。こうして得た湿的体1~5分を、1~5%の水消水溶液に懸濁させ、0.5~2時間回転扱とう機(あるいは往復振とう機)にかけて馴化させた後、A 法と同様にして装質を発加し、同一条件で加水分解を終了させる、いわゆる歯体懸濁法である。ここでは水道水のかわりに、蒸留水や田5.0~7.0の機備液、例えば燐酸緩衝液を用いても回機の結果が得られる。

なお、 A 法における接種菌体、 B 法における 湿菌体のかわりに容易に入手可能な生菌体、 例 えば市販されている製パン用イーストなどは、 目的達成のために手軽に供試しするものである。 B 法は微生物加水分解終了後の抽出操作にお

などがあるが、加水分解活性の高い商体を得る ためには、天然培地を用いるのが望ましい。天 然培地の一例として、グルコース1~5%、ペ プトン1~3%、酵母エキス0.05~0.5% pH 6.5の 組成の培地などがある。この場合、微生物種に よつてはグルコースを蔗糖または麦芽糖、液糖 など他の糖原に、ペプトン、酵母エキスも同様 に、大豆粉、ファーマメデアなど他の窒素源に かえることもできる。さらに炭素原、窒素原以 外に無機塩(例えば FeSO4·7H2O, MgSO4·7H2O, Zn804·7H20など)を0.001~0.01% 添加すると とで、関体の加水分解活性が高まることがある。 一方、微生物菌体ではなく、酵素のみを用い ても、目的を達成することができる有効な酵素 は、微生物ないしは動物細胞由来のもので、リ パーゼを始めとするエステラーゼやアミノアシ ラーゼなどであり、これらによる反応では、加 水分解が立体選択的に進行するものが多い。例 えば、エステラーゼ (Carboxylic - ester hydrorase) BO 3.1.1.1 , 例えばブタ肝臓由来の市販品、PLE) いて、衛体整機器から来る更雑物が A 法に比べて少なく、従つて目的物質の単離、精製が容易であり、かつ収率が良い。 さらに、 A 法の生育 歯体法では目的とする一次(加水分解)反応に 次いで三次反応が起こりやすく、 B 法の前体態 概法では微生物反応が単純化され、目的物質の みを効率よく得ることができる。

例えば、市販のパン用イースト28(提開体)を38ショ機を含む20元の水道水に懸滅し、05~2時間、28℃で回転振とう培養する。ついで通貨の基質をメタノールなどの水溶性溶媒に存かして添加し、加水分解反応を行う。反応開始後1~2日間、反応の経時変化をTLOで確認し、基質残存の認められる場合には重糖18を追加し、加水分解反応を終了させる。反応液を作像エチルで抽出し、相生成物が得られる。

なお、 A 法および B 法において 微生物の 培養に供し 5 る培地は、微生物の旺盛な生育が見られるものであれば全て本目的を達し 5 る。 これらの培地には天然培地、半合成培地、合成培地

リバーゼ (Triacylglycerol acylkydrolase, EC3.1.1.3, 例えば Aspergillus oryzaeまたは Aspergillus niger 由 来の市販品)

アミノアシラーゼ(N-Amino-acid aminohydro lase, BO 3. 5. 1. 14,例えば Aspergillus 属の糸状態より調 製された市販品)

などの酵素である。また、精製されたこれら機品のかわりに、市販品として安価に入手可能な粗精製品を用いることでも目的を達しうる。例えばタカジアスターゼでは Aspergillus oryzae由来の租酵素機品で、リバーゼを含んでいるので精製構品のリバーゼのかわりに用いることができる。

酵素を用いる方法は、微生物菌体による方法に比べて培養のための基化や操作が不要であり、反応時に一次(加水分解)反応以外の反応がほとんど起こらず、微生物関体由来の英雑物もないため目的物質の抽出精製が容易である点などの利点がある。

例えば、プタ肝臓エステラーゼ(PLE)500 単

位を pH 8.0 の緩衝液(例えば燐酸緩衝液)50 ml に溶かし、水とよく混和する溶媒(例えばアルコール、ジメチルホルムアミドなど)少数に溶かした適黄の基質を添加し、攪拌しながら35℃にて 2 ~24時間反応させる。反応の経時変化をTLO で確認し、反応終了後、反応液を酢酸エチルなどの溶媒で抽出し、粗生物が得られる。

基質は容媒に溶かして添加する低か、直接投入する方法もある。いずれにおいても、必要に応じて 0.01~0.1 %の界面活性剤(例えば Triton X-100 , Span 80 など)や水を混和する有機容媒(例えばジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、アセトンなど)を適量添加することにより酵素反応をより効率的に行うことができる。

一般式②(式中、R² およびR³ は前述したものと同意袋を示す)を有する化合物は、以下のようにして得られる一般式①を有する化合物をアルコール、アセトンもしくはジメチルホルムアミドに溶かすか、または直接微生物の培地また

式中R¹、R² およびR³ は前述したものと同意幾を示し、X はハロゲン原子などを示す。

化合物(3)を脱水剤の存在下アミンと反応させることによりシップの塩基(4)ができる。これとジケテンの反応により化合物(5)が得られる。これを選元し化合物(6)としてこれをアシル化することにより化合物(1)が得られる。

本発明によつて得られる化合物は Scheme 2 に従つてカルパペネムへ導くことができる。

Scheme 2

は解案液に添加して、微生物反応においては A 法もしくは B 法により 1 ~ 4 日間、解案法においては 2 ~ 2 4 時間反応させる。この間、 TLC などにより化合物 (2) への変換を確認する。適当時間後、適当な必媒、例えば酢酸エチル、エーテルなどの溶媒で抽出し、抽出物をおか、エーテルなどの溶媒で抽出し、抽出物をあったなどにより、目的とする光学活性なアゼチジノン誘導体 (2)を分離精製する。

本発明の出発物質である化合物(1)は特願昭59-265962号に開示された万法により得られる。 すなわち Scheme 1 に従つて化合物(3)から 4 工程で(1)が得られる

Scheme 1

すなわち化合物 ① の水酸基を保護しついてアセチレンのチオフェニル化をすると化合物 ® が得られる。化合物 ® の窒素原子の保護基をす

Fukuyama 等 (J. Am. Chem. Soc. 102 2122 (1980))の方法 に従つて除去しついで特開昭 68-19763 号の方 法により化合物 (9)が得られる。化合物 (9) からカ ルバベネム (0) へ導く方法は特開昭 59-46265 号 及び特開昭 59-51286 号に示されている。

つきに実施例かよび参考例をあげて本発明を説明する。

庚施例1

dl- 3, 4 - トランス - 1 - (4 - メトキシフ エニル) - 3α - [(1R*) - 1 - アセトキシエチル]

$$(\alpha)_{D}^{24^{\circ}}$$
 -135° ($C=1$, $CHc\ell_5$)

灾施例 2

 $\frac{(3R,4R)-1-(4-\lambda +27x=n)}{-3-((1R)-k + n+2x+n)-4-x+}$ = n-2-7+2+3/2

dl-3.4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-((1R*)-1-ベンゾイルオキシエチル)-4-エチニルー2-アゼチジノン(500mg)を Bacillus subtilis SANK 76759 (IAM 1069)と伴に A 法により28℃で24時間振と5培養する。培養液を酢酸エチルで抽出して得られる粗生績体(518mg)をシリカゲル薄層クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチルニ1/1)により精製すると目的化合物 148 mgが得られた。このものをエーテルから再結晶を行つた。

$$[a]_{D}^{24}$$
 -200° (0=1, CHc ℓ_{5})

mp 133°

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一致した。

寒施例 4

$$\frac{(38,48)-1-(4-\lambda +2)7z=n)}{-3-\{(1R)-2+02+2+n\}-4-z+}$$

$$= n-2-74+2/2$$

dd-3.4-トランス・1-(4-メトキシフエニル)-3α-[(1s*)-1-アセトキシエチル]-4-エチニル-2-アゼチジノン(60 mg) を 実施例1と同様に反応、処理すると目的化合物 13 mgが得られた。

Rf = 0.32 (シクロヘギサン/酢酸エチル= 1/1) $(\alpha)_{D}^{24} + 77^{\circ} (0=1, OHc\ell_{3})$

mp 96~105°

NMR ($CDc\ell_3$) δ ppm : 1.37 (3 H , d , J = 6 Rz) , 2.55 (1 H , d , J = 2 Rz) , 3.40 (1 H , dd , J = 2 , 4 Rz) , 3.75 (3 H , s) , 3.9 ~ 4.4 (1 H , m) , 4.45 (1 H , t , J = 2 Rz) , 6.75 ~ 7.6 (4 H , A_2B_2)

爽施例 3

dℓ-3、4-トランス-1-(4-メトキシフエニル)-3α-((1R*)-1-ベンゾイルオキシエチル]-4-エチニル-2-アゼチジノン
(120 mg)を Aspergillus niger SANK 13658 (ATCC 9142)と伴にA法により28℃で48時間振とう培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる租生績体(108 mg)をシリカゲル薄層クロマトグラフイー(シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1)により精製すると目的化合物21 mgが得られた。
[α]₂^{24*}-87*(C=1, CHcℓ*)

NMRは実施例1で得られた化合物のそれと一致した。

実施例 5.

dl-3.4-トランス-1-(4-メトキシフエニル)-3α-[(18*)-1-ベンゾイルオキシエチル]-4-エチニル-2-アゼチジノン(128 号)を Bacillus subtilis 8ANK 78569(IAM 1069)と伴にA法により 28 ℃で 36 時間振とう培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる粗生版体(219 号)をシリカゲルな脳クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1)により精製すると目的物 18 号が得られた。このものをエーテルにより再結晶を行つた。

$$(\alpha)_{D}^{24^{\circ}} + 170^{\circ} (C=1, OHO8_3)$$

NMR (CDC ℓ_3) δ ppm: 1.24 (3H, d, J=6Hz), 239 (1H, d, J=2Hz), 3.22 (1H, dd, J=2,5Hz), 3.70 (3H, s), 3.9 ~ 4.4 (1H, m), 3.95 (1H, d, J=15Hz), 4.59 (1H, d, J=15Hz), 6.70 ~ 7.25 (4H, A_2B_2 $\frac{\pi 9}{2}$)

実施例 7.

dl-3,4-トランス-1-(4-メトキシペンジル)-3α-[(1R*)-1-ホルミルオキシエチル]-4-エチニル-2-アゼチジノン(188 智)を Pichia farinosa SANK 58062 (IAM 4303)と伴に B 法により 28 でで 48 時間振とう培養する。培養液を酢破エチルで曲出 mp 128°

实施例 6.

 $d\ell-3$ 、4-h ランスー 1-(4-y) トキシベンジル) $-3\alpha-((1R^*)-1- ベンゾイル オキシエチル] -4-エチニルー <math>2-T$ ゼチジノン (80 啊)を Bacillus subtilis SANK 76759 と伴に A 法により 28 でで 48 時間 振とう 培養する。 培養 液を酢酸エチルで抽出して 得られる 粗生 顔体(164 啊)をシリカゲル 薄脂 20 ロマトグラフィー 20 ローヘキサン 20 酢酸エチル= 1/1 UV ランブ検出, 20 R 20 により 精製すると目的 化合物 20 9 が 得られた。

$$(\alpha)_{0}^{25}$$
 -19.5° (0=1, OHO ℓ_{3})

して得られる租生敵体(179 号)をシリカゲル 薄脂クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢 酸エチル= 1/1) により精製すると 目的化合物 13 号が得られた。

 $(\alpha)_{D}^{24^{\circ}} - 8^{\circ} (0=1, OHC \ell_{x})$

NMR は実施例 6 で得られた化合物のそれと一致した。

奥施例 8.

 $\frac{(38, 48) - 1 - (4 - \cancel{1} + \cancel{2} \cancel{2} \cancel{2} \cancel{2} \cancel{2})}{3 - ((1B) - 1 - \cancel{1} + \cancel{2} \cancel{2} \cancel{2})} - 4$ $- \cancel{1} \cancel{2} \cancel{2} \cancel{2} \cancel{2} \cancel{2} \cancel{2}$

り培養する。培養群を実施例1と同様に処理すると目的化合物5型が得られた。

 $(\alpha)_{D}^{24}$ -120° (c=0.5, $cho\ell_5$)

NMB は実施例 1 で得られた化合物のそれと数した。

测施例 9

(38 , 48) - 1 ~ (4 - メトキシベンジル) - 3 - [(1R) - 1 - ヒドロギジエチル) -4 - エラニル - 2 - アゼラジノン

dl - 3, 4 - トランス- 1 - (4-メトキシベンジル) - 3α - [(18*) - 1 - アセトキシエチル] - 4 - エチニルー 2 - アゼチジノン(31 マ)を Pichia farinosa SANK 58062 (IAM 4303)と伴に A 法により 28 とで 48 時間培養する。培理 概を実施例 6 と同様に処理すると目的化合物 4 号が得られた。

 $\left(\alpha\right)_{D}^{24}$ -16° $\left(0=0.4, \text{ OHO$\ell$}_{5}\right)$

$$[a]_{D}^{24^{\circ}}$$
 -123° (C=1, CHC ℓ_{5})

NMR (ODC ℓ_5) δ_{ppm} : 1.35 (3H, d, J=6Hz), ~ 2.25 (1H, s), 3.41 (1H, dd, J=6, 25Hz), 3.71 (3H, s), 4.28 (1H, q, J=8Hz), 4.75 (1H, d, J=25Hz), 6.6 ~ 7.6 (9H, m)

実施例 11.

dl-3.4-トランス-1-(4-メトキシベンジル)-3α-[(1R*)-1- ベンゾイルオキシエチル]-4-フェニルチオエチニル-2-アゼチジノン(160 m)を Bacillus Subtilis SANK 76759 (IAM 1069)と伴に1日おきに1%のブルコースを於加しながらA 法に

排 施 例 10

de-3,4-トランス-1-(4-メトキシフエニル)-3α-{(1R*)-1-ベンゾイルオキシエチル)-4-フエニルチオエチニルー2-アゼチジノン(110 w)を Bacillus subtilis SANK 76759 (IAM 1069)と伴にA法により28でで3日間培養する。 培養秘を解唆エチルで抽出して得られる相生額体(138 w)をシリカゲル海艦クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1,Rf=0.5) により精製すると目的化合物22 wが得られた。

より 28 とで 4 日間培養する。培養液を 酢液エチルで抽出して得られる粗生液体 (92 取) をシリカゲル薄層クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチルニ 1/1 , UV ランプ検出, B f ÷ 0.4) により精製すると目的化合物 13 取が得られた。

$$(\alpha)_{D}^{24}$$
 -54° (0=1, CHO(3)

NMR (ODO\$\ell_5\$) \$\delta_{ppm}\$: 1.28 (3H, d, J=6.5]
Hz), \$\sim 2.4\$ (1H, S), 3.71 (3H, S),
3.30 (1H, dd, J=4, 2Hz), 4.07 (1H, d, J=15Hz),
4.0 \$\sim 4.3\$ (1H, m), 4.28 (1H, d, J=2Hz),
\$\delta_{ppm}\$ 6.7 \$\sim 7.5\$ (9H, m)

実施例 12

 $d\ell-3$, 4-h ランスー1ーアリルー $3\alpha-$ [$(1R^*)-1-ペンソイルオキシエチル)ー4ーフェニルチオエチニルー2ーアゼチジノン (520 号)を Bacillus subtilis SANK 76759 (IAM 1089)と伴に <math>A$ 法により 28 でで 3 日間 培養する。培養液を酢酸エチルで抽出して得られる租生績体(250 号)をシリカゲル薄層クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチルニ 1/1, $B_f = 0.4$)により精製すると 目的化合物 43 号が得られた。

 $(\alpha)_{D}^{24}$ $^{\circ}$ -3° $(0=1, 0H0\ell_{5})$ NMR $(0D0\ell_{5})$ δ_{ppm} : 1.29 (3H, d, J=6Hz), 3.31 (1H, dd, J=2.5, 5Hz), $3.4\sim4.4$ (2H, m), 4.47 (1H, d, J=2.5Hz), $4.9\sim6.0$ (4H, m), $7.1\sim7.5$ (5H, m)

実施例 13.

(3B, 4B) - 1 - ベンツヒドリル- 3 -[(18) - ヒドロキシエチル] - 4 - エチニ ル- 2 - アゼチジノン

- 1 - アゼチジノン

d l - 3 l - トランス- 1 - ベンツヒドリル
- 3α - ((1R*) - 1 - ベンゾイルオキシ エ
チル] - l - エチニルアゼチジノン(40 写)
を Bacillus subtilis SANK 76759 (IAM 1068)
と伴に 28 t で 3 日間培養する。 培養液を実施
例 13 と阿根に処理すると目的化合物 10 写が得
られた。

 $\left(\alpha\right)_{D}^{24}$ $^{\circ}$ -52 $^{\circ}$ $\left(0=1,0H0\ell_{5}\right)$ NMR は参考例 6 で得られた 8^{*} 化合物 のそれ

実施例 15.

と一致した。

(38, 48) - 1 - ベンツヒドリル- 3 -((1B) - ヒドロキシエチル] - 4 - フエニル デエチニル- 2 - アセチジノン

(α)_D +28° (σ=0.94, OHO ℓ₃)
NMR は参考例 6 で得られた化合物のそれと一致した。

実施例14

d8-3.4-トランス-1-ベンツヒドリルー3α-((1R*)-1-ベンゾイルオキシエチル]-4-フェニルチオエチニル-2-アゼチジノン(160 m)を実施例13と同様に培養。 処理すると目的化合物 6.5 m が得られた。

 $(\alpha)_{D}$ -13° (0=0.65, OHO ℓ_{3})

NMR (ODO ℓ_{3}) δ_{ppm} : 1.28 (3H, d, J=6Hz),

~ 28 (1H, 8) , 3.35 (1H, dd, J=3,

5Hz) , 4.2 (1H, m) , 4.34 (1H, d,

J=3Hz) , 6.04 (1H, s) , 7.2 ~ 7.4

(15H, m)

奥施例 18.

 $\frac{3.4 - 1.5 \times 2.7 - 1 - (4 - 1.4 + 1.4 \times 2.7 + 1.4 \times 2.7 + 1.4 \times 2.4 \times 2.4$

d 2 - 3.4 - トランス- 1 - (4 - パトキシフェニュ) - 3 a - (1 - ベンブイルオキシエザル) - 4 - カルボキシメチルー 2 - アゼチジノン 50 号を Bacillus subtilis SANK 76759 (IAN 1069) と伴に A 法により 36 時間 扱とう 培養する。培養 敵を酢酸エチルで抽出して得られる租生 版体 (50 号)を シリカゲル溝 脳クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル= 1/5、Rf = 0.1 、 UV ランフ検出)により 精製すると先学活性な目的化台物 5 号が得られた。

実施例 17.

 $\begin{array}{c} 3.4 - 19 \times 2 - 1 - (4 - 3 + 4 \times 7) = 2 \\ \hline \kappa) - 3\alpha - (1 - \epsilon + \epsilon + \epsilon \times 7) - 4 - \\ \hline \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7 \\ \hline 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7 \\ \hline 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7 \\ \hline \end{array}$

フエニルチオカルボニルメチル-2-アゼチジ

dl-3.4-トランス-1-(4-メトキシフエニル)-3α-(1-ベンゾイルオキシエテル)-4-フエニルチオカルボニルメチルー2-アゼチジノン20 可を Bacillus subtilis

BANK 76759 と伴に A 佐により 36 時間 培養する。
培養液を酢酸エチル抽出して得られる 租生無体
25 可をシリカゲル薄層クロマトグラフィー
(シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1, Rf=
0.4, UV ランブ検出)により精製すると光学活性な目的化合物5 可が得られた。

奥施例 19.

 $\frac{3.4 - 1.5 \times 2.7 - 1.0 \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0}{1.0 \times 1.0 \times 1.0$

アミノアシラーゼ(N - Acylaminoacid aminohydrolase BO 3.5.1.14) 500 単位を 5μg/nl の塩化コパルトを含む蒸留水またはリン酸緩衡液(PH T.0) 50 nl に密かす。これに de - 3.4 ートランスー1 - (4-メトキシフェニル) - 3α-{(18*)-アセトキシエチル}-4-エチニルー2-アゼチジノン 49 m を 0.05 %の Triton 100 とふもに加える。この解液を 30 でで 2 日間機拌する。反応液を酢酸エチルで抽出して得られる粗生版体を実施例 1 と同様に処理すると目的 化合物 10 m が得られた。

[α]^{22°} -40° (0=1, 0H0ℓ;)
NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一致した。

奥施例 20.

(38, 48) - 1 - (4 - メトキシフェニル)

- 3 - [(1R) - 1 - ヒドロキシエチル] -

4 - エチニルー 2 - アゼチジノン

$$(\alpha)_{D}^{22}$$
 -85° (0=1, 0H0 ℓ_{5})

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一致した。

4.24 (1H, d, J=2Hz), 4.54 (1H, t, J=2Hz), 4.95 \sim 6.15 (3H, m)

IR (Liq.) cm^{-1} : 1760, 1712, 2110

48-1-ベンツヒドリル-3-アセチルー
4-エチニル-2-アゼチジノン

プロパルギルアルデヒド1 9 を無水ベンゼン20 ml に溶解し、2.82 9 のベンツヒドリルアミン及び無水焼酸マグネシウム 2 9 を加え 20 分間撹拌。 30 kl に溶解し、 1.57 9 のイミダゾールを加え選素芽囲気下-20 でに冷却する。ついで 1.78 ml のジケテンを -20°~-10 で で加え、ゆつくりと反に温度を 15 でとする (約 1.5 時間)。 20 ml の塩化メチレンを加え、 反応液を水洗し、油出液を無水硫酸マグネシウムにて

多考例 1.

 $\frac{d\ell - 1 - T \parallel \nu - 3 - T + f \nu - 4 - f}{= \nu - 2 - T + f + f + f + f}$

ブロバルギル アルデヒド 1 g を塩化メチレン 20 ml に容解し、0.87 ml のアリルアミン 及び無水硫酸マグネシウム 4 g を加え、20 ℃, 20 分間 提拌。 ろ過後、ろ液にイミダソール 1.56 g を加えて、 選案雰囲気下 - 20 でとし、ついでジケテン 1.76 ml を同温にて加える。

約1.5 時間かけて反応温度を20 でにする。反応液を水洗し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥。 密媒留去後、残値をシリカゲルラビット・クロマトグラフィー(塩化メチレン)に付し、Rf =0.4 辺の目的化合物 691号を得た。

B_p 95 ~ 105° / 0.03 = Hg (油裕温度)

NMR (ODOl₅) 8: 2.28 (3H, s), 2.56

(1H, d, J=2Hz), 2.3 ~ 4.3 (2H),

乾燥。容媒留去後、残瘡をシリカゲル ラビットクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=3:1)により精製すると目的化合物 3.2 g が得られた。

R_f = 0.35 (シクロヘキサン: 酢酸エチル= 2 : 1)

NMR (ODO\$\dolsamble 3) & : 2.21 (3H, s), 2.32

(1H, d, J=2Hz), 4.22 (1H, J=2Hz),

4.45 (1H, t, J=2Hz), 5.86 (1H, s),

7.28 (10H, s)

IR (Liq.) cm⁻¹ : 2120, 1760, 1720 参考例 3.

 $\frac{dl - 3, 4 - 1 - 2 \times 2 \times 2 \times 2}{(1 - 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2) - 4 - 2 \times 2 \times 2}$

dl-1-Tリル-3-Tセチル-4-エチ

エルー 2 - アゼチジノン 400 繋をメタノール 5 配化溶解し、氷冷下 86 繋の NaBH4をゆつくり加え、同語にて 20 分間物拌後酢酸エチルを 加え 希塩酸水を加え、有機層を水洗 3 回、無水 Mg 80 4 にて乾燥後溶媒留去。併られる残渣をシリカゲルラビッドクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=1:1, Bf=0.3 近辺)により目的化合物 300 繋が得られた。

NMR (CDC ℓ_3) δ : 1.25 (1.25H, d, J=6.5), 1.29 (1.75H, d, J=6.5Hz), 2.45 (1H, m), 3.0 \sim 3.8 (4H, m), 3.8 \sim 4.3 (3H, m), 6.1 (3H, m),

NMR の 1.25 と 1.29 のシグナルの比から R*/ S* = 1/1.4 であることが明らかとなつた。

なお本反応をNaBH4の代りに K ーセレクトライドを用いても何様な結果が得られた。 参考例 4

移考例 5.

ヘキサメチルジシラザン 626 町をテトラヒドロフラン 10 町 に 密解し、氷冷下 n ー ブチルリチウムヘキサン教(1.62 m モル/ 町) 2.4 町 を加える。そのまよ 30 分間 撹拌後 - 78 ℃に 冷却する。この路液に参考例 4 で合成したベンゾイル体(R*、S* のまざり) 917 町の 10 町 テトラヒドロフラン 密液を加え、 更に - 78 ℃にて一時間撹拌する。ついで、 J. Am. Chem. Soc., 99,4405 (1977)の方法で合成したフェニルベンゼ

多名例 3 により供た 8°: R° ÷ 14: 1 の混合物のアルコール体 800 m を 20 dの 無水テトフヒドロフランに耐解し、トリフェニルホスフイン 234 g 及び安息各酸 1 g を加える。この存務に室盤にてアンジカルホン酸ジエチル 933 m を加え、そのまか 30 分間 機拌。 酢酸エチルを加え水洗 2 回、 MRSO 2 にて乾燥。 容誤留去後シリカゲル ラビットクロマトグラフィー (シクロヘキサン: 酢酸エチル=5: 1)により精製すると目的 化合物 917 m が得られた。

NMR (ODO\$\ell_5\$) \$\delta\$: 1.50 (1.25H, d, J=6.5Hz),

1.54 (1.75H, d, J=6.5Hz) , 2.54 (1H) ,

3.3 \sim 3.8 (3H, m) , 3.9 \sim 44 (3H, m),

4.9 \sim 6.1 (3H, m) , 7.2 \sim 7.6 (3H, m),

7.8 \sim 8.1 (2H, m)

NMR の 1.50 と 1.54 のシグナルの比から R*/S* =1/1.4 であることが明らかとなつた。

ンチオスルホネート(Ø 8 SO 2 Ø) 972 Ø の 10 配テトラヒドロフラン経液を加える。 - 78 ℃にて一時間 撹拌。酢酸エチルを加えついて塩化アンモニウム水を加える。酢酸エチルにて抽出後、抽出液を塑和食塩水にて水洗。 Mg SO 4 にて乾燥、経媒留去後シリカゲルラビツドクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチルニ10:1)により 種製し目的の R* 体 520 ♥および S* 体 200 ♥が得られた。

R* 体:油状物質、 $R_f=0.23$ (塩化メチレン) $NMR (ODC \&_3) \delta : 1.52 (OH_3, d, J=6.5Hz),$ $3.54 (1H, d, d, J=6.5, 2.5Hz), 3.6 \sim$ 4.4 (2H, m), 4.51 (1H, d, J=2.5Hz), $5.0 \sim 6.0 (4H, m), 7.1 \sim 7.6 (8H, m),$ $7.9 \sim 8.2 (2H, m)$

IR (Liquid) cm⁻¹ : 1760, 1720 s* 体:mp70 ~ 1 で R₁ = 0.31 (塩化メチレン)

NMR (CDC ℓ_5) δ : 1.55 (CH₅ , d, J=6.5Hz), 3.3 \sim 4.1 (3H, m) , 4.29 (1H, d, J=

 $2.5 \,\mathrm{Hz}$), $4.9 \sim 6.1$ ($4 \,\mathrm{H}$, m), $7.1 \sim 7.6$ (8H, m), $7.9 \sim 8.2 (2H, m)$

IR (Nujol) cm⁻¹: 1760, 1720

参考例 6.

de-3,4-トランス-1-ペンツヒドリル _ 3α _ 〔(18^{*}) — 1 — ヒドロキシエチル)ー 4 - エチニルー 2 - アゼチジノン

お考例2のdl-1-ベンツヒドリル -3-アセチルー 4 - エチニル - 2 - アセチジノン 1.8 9 を 30 配のメタノールに容解し、-20 で にて NaBH』 250 ♥を加え同温にて 5 分間 撹拌。 希塩酸水及び酢酸エチルを加え、生成物を酢酸 エチル抽出。水洗後、MgSO4 にて乾燥。 容媒留 去後、シリカゲルラピッドクロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1)により 精製すると目的化合物 1.7 8 が得られた。

参考例 6 で得た R* 及び S* のまざりのアルコ ール体18をピリジン5配及び無水酢酸5配に 溶解し 15 時間放復。酢酸エチルエステルを 加 え、希塩酸水、及び飽和食塩水にて洗滌後、浴 **棋留去。 残済をシリカゲルラビットクロマトグ** ラフィー(塩化メチレン:酢酸エチル= 4g:1) により精製すると目的の 8* 体 400 m および R* 体 250 wが符られた。

s*体: mp123°,

Rf=0.84 (塩化メチレン:酢酸エチル= 20 : 1)

NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.35 (3H, d, J=8Hz), 1.88 (CH_5 , s), 2.40 (1H, d, J=2Hz), 3.40 (1H, t, J=2.5Hz), 3.74 (1H, t, J=2.5Hz), 5.13 (1H, dq, J=6.5, 3Hz), 5.92 (1H, s), 7.28 (10H, s)

IR (Nujol) cm^{-1} : 1770, 1735, 1600

R*体:油状物

NMB (ODO ℓ_5) δ : 1.30 (3H, d, J=6Hz),

これをジエチルエーテルから再結晶すると月 的化合物 600 中が結晶として得られた。

mp 105°

NMR (CDC ℓ_5) δ : 1.29 (3H, d, J=6Hz), 2.32 (1H, d, J=25Hz), 3.26 (1H, dd, J = 5, 2.5 Hz), 3.89 (1H, 1, J = 2.5 Hz), $3.8 \sim 4.2$ (1H, m), 5.93 (1H, s), $7.1 \sim 7.4 \ (10H, m)$

谷考例 7.

d1 - 1 4 - トランス-1 - ペンツヒドリル - 3α - [(1R*) - アセトキシエチル] - 4 ーエチニルー2-アゼチジノンおよび d& ー 3, 4 ートランスー1ーペンツヒドリルー 3α - [(18*)-1-アセトキシエチル]-4-エチニ ルー2ーアゼチジノン

1.92 (3H, s), 2.38 (1H, d, J=2Hz), 3.36 (1H, dd, J=2.5, 5.5Hz), 4.01 (1H, t, J = 2Hz), 5.14 (1H, q, J = 5.5 Hz), 5.92 (1H, s), 7.28 (10H, s)

IR (Liq.) cm⁻¹: 1770, 1740

参考例 8.

- 3α - [(1R*) - 1 - ペンゾイルオキシ エ チル]ー4ーエチニルー2ーアゼチジノンおよ ぴ dl - 3, 4 - トランス-1 - ペンツヒドリル - 3α - [(18*) - 1 - ペンゾイルオキシエ チル]ー4ーエチニルー2ーアゼチジノン

参考例 B で得た 592 町のアルコール体(R* Bf=0.45 (塩化メチレン:酢酸エチル= 20:1) 及び 8* のまざり)を、 10 al のテトラヒドロフ ラン化溶解し、 1.05 &の トリフエニルホスフィ ン及び 440 町の安息香酸を加える。

この名称に水冷ドアブジカルボン酸ジエチル417 回を加え、水冷剤をとりのぞきそのまよ10 分間指律。酢酸エチルを加え、水洗 3 回。MgSO』にて乾燥後宿蝶留去し、残骸をシリカゲルラビンドクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=10:1) により精製すると目的の R* 体 348 呵およひ S* 体 117 呵が得られた。

R* # 1 mp 111°

NMR ($ODOl_5$) δ : 1.45 (3H, d, J=6Hz) , 2.40 (1H, d, J=2Hz) , 3.55 (1H, dd, J=2.5 及 G GHz) , 4.15 (1H, t, J=2Hz) , 5.41 (1H, q, J=6Hz) , 5.94 (1H, s) , 7.1 \sim 7.5 (13H, m) , 7.7 \sim 7.95 (2H, m)

s*体:油状物

NMR (ODO ℓ_3) ∂ : 1.50 (3H, d, J=6Hz), 238 (1H, d, J=2Hz), 3.55 (1H, t, J=25Hz), 3.86 (1H, t, J=25Hz),

参考例 8 で合成した R*のベンゾイル体 348 9 のテトラヒドロフラン 密 族 を 加える。 1 時間 -78 で で 攢拌後 270 9 の フェニルベンゼンチオスルホネートを 加え、 -78 で に て 30 分 攢 拌後、酢酸エチルついで塩化 アンモニウム水 密 液 を 加える。 有機 層を 水 洗後 Mg804 に て 乾燥。 容 葉 留去後、 残 液 を シリカゲル 薄 層 クロマト グラフイー (シクロヘキサン:酢酸エチル= 5 : 1)により 精製すると目的の R*体 370 9 が 得られた。 NMR (ODO&3) &: 1.46 (3H, d, J=6Hz), 3.61 (1H, dd, J=2.5, 6Hz), 4.42 (1H, d, J=2.5Hz), 5.50 (1H, q, J=6Hz), 6.06 (1H, s), 7.15 ~ 7.7 (13H, m), 7.8 ~ 8.0 (2H, m)

IR (Liquid) cm⁻¹: 1760, 1720, 1600, 1580 参考例 8 で得られた 8* ベンゾイル体 86 町を 用いて R* ベンゾイル体の場合と同様に反応、 処理すると目的の 8* 体 90 町が得られた。

NMR (ODO ℓ_5) δ : 1.53 (3H, d, J=6Hz), 3.60 (1H, t, J=2.5Hz), 4.11 (1H, d,

544 (tH, dq, J=6,25Hz), 590 (tH, s), 7.1 \sim 7.5 (t3H, m), 7.7 \sim 7.96 (2H, m)

移考例 9

へキサメチルジシラザン 0.22 mlを無水テトラヒドロフラン 10 ml に容解し、 0.56 mlの n - ブチルリチウムへキサン阪 (1.62 mモル/ml)を加え、 30 分間氷冷下撹拌する。 - 78 ℃に冷却し、

 $J=2.5\,Hz$), 5.54 (1H, dq, J=6.5, 2.5 Hz), 6.03 (1H, s), 7.1 \sim 7.6 (18H, m), 7.8 \sim 8.1 (2H, m)

移考例 1 a.

参考例 7 で得られた R* 体 82 町を用いて参考例 9 と同様に反応、処理すると目的の R* 体 9.5 町が得られた。

mp 120°

Rf=0.41 (塩化メチレン:酢酸エチルニ 20:1)

NMR (CDO\$\ell_3\$) \$\delta\$: 1.30 (3H, d, J=6Hz),
1.93 (3H, s), 3.39 (1H, dd, J=2.5,
6Hz), 4.20 (1H, d, J=2.5Hz),
5.16 (1H, q, J=6Hz), 5.97 (1H, m),
7.0 \sim 7.4 (15H, m)

参考例 7 で得られた S^* 体 140 町 を用いて 参 考例 S^* は 同様に反応、処理すると目的の S^* 体 110 町 が得られた。

R_f = 0.48 (塩化メチレン:酢酸エチル= 20:1)
NMR (CDCl₅) &: 1.38 (3H, d, J=6Hz),
1.92 (3H, s), 3.45 (1H, t, J=25Hz),
3.99 (1H, d, J=25Hz), 5.15 (1H, d,q
J=6, 3Hz), 5.99 (1H, s), 7.1 ~ 7.5

参考例 11.

 $\frac{d\ell - 3 \cdot 4 - k \cdot 5 \times 2 \times - 1 - (4 - k k + 2)}{7 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3 \cdot 4 - k \cdot 5 \times 2 \times - 1 - (4 - k k + 2)}{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3 \cdot 4 - k \cdot 5 \times 2 \times - 1 - (4 - k k + 2)}{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3 \cdot 4 - k \cdot 5 \times 2 \times - 1 - (4 - k k k + 2)}{2 \times 2 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3 \cdot 4 - k \cdot 5 \times 2 \times - 1 - (4 - k k k + 2)}{2 \times 2 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3 \cdot 4 - k \cdot 5 \times 2 \times - 1 - (4 - k k k + 2)}{2 \times 2 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3 \cdot 4 - k \cdot 5 \times 2 \times - 1 - (4 - k k k + 2)}{2 \times 2 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3 \cdot 4 - k \cdot 5 \times 2 \times - 1 - (4 - k k k + 2)}{2 \times 2 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3 \cdot 4 - k \cdot 5 \times 2 \times - 1 - (4 - k k k + 2)}{2 \times 2 \times 2 \times 2}$ $\frac{d\ell - 3 \cdot 4 - k \cdot 5 \times 2 \times - 1 - (4 - k k k + 2)}{2 \times 2 \times 2 \times 2}$

NMR (CDC ℓ_5) δ : 1.42 (3H, d, J=6.5Hz), 2.0 (CH₅, s), 2.55 (1H, d, J=2Hz), 3.57 (1H, dd, J=5, 2.5Hz), 3.76 (3H, s), 4.31 (1H, t, J=2.5Hz), 5.30 (1H, dq, J=6.5, 5Hz), 6.7 ~ 7.6 (4H, $A_2B_2\frac{\pi U}{2}$)

B* 体: B_f = 0.26 (塩化メチレン)

トキシエチル] - 4 - エチニル - 2 - アゼチジ ノン

S* 体: Bf = 0.34 (塩化メチレン)

参考例 1 および 2 の方法に単じて得られる d l ー 3 4 ートランスー 1 ー(4 ーメトキシフェニル)ー 3α ー(1 ーヒドロキシエチル)ー 4 ーエチニルー 2 ー T セチジノン(特顧 昭 59-2659 62 号の参考例 12 に記数)を 分別再結晶法および 母液のクロマトグラフィーにより精製すると 15*ーヒドロキシエチル体(再結晶法)および 1R*ーヒドロキシエチル体(クロマト法)が得られた。

こ」に得られた 18* ーヒドロキシエチル体 570 町を無水テトラヒドロフラン 20 ml に裕解。 更にトリフエニルホスフイン 1.1 g 及び 安息香酸 500 町を加え、氷冷下 700 町のアゾジカルボン酸ジエチルを加える。 寒剤をのぞき、 室温にて 3 時間撹拌。 放圧下熔媒を留去し、 致値をシリカゲルラビンドクロマトグラフィー(シクロ

ヘキサン:酢酸エチルッ 5 : 1) 11 より模製すると目的の R* 体 500 町が貼られた。

mp 101° (エーテルから再結晶)

Rf-05 (塩化メチレン)

NMR (CDC25) &: 1.55 (3H, d, J=65Hz),

255 (1H, d, J=25Hz), 36 (1H, dd,

J=65, 25Hz), 3.70 (3H, s), 46

(1H, t, J=25Hz), 5.46 (1H, q, J=65Hz), 67 ~ 7.6 (7H, m), 7.8 ~

80 (2H, m)

IR (Nujol) cm⁻¹ : 3280, 2140, 1745, 1720, 1608, 1590

18*-ヒドロギジェチル体 500 町を無水塩化 メチレン中 25 当量のトリエチルアミン 及び態 媒質のジメチルアミノビリジンの存在下 25 当 景の安息省酸クロリドと 10 時間~ 15 時間反応 させる。反応液に水を加え、有機層を分離する。 有機層を希塩酸水にて二度洗練後、水洗。 MgSO₄ にて乾燥後落葉留去すると目的の 5* 体 500 ♥

で氷冷下 150 ♥の アンジカルボンぼシエチル
150 ♥を加える。 反応無を室 温にて 5 時間 撹拌
後、 群媒 留去し残欲をシリカゲル薄脂 クロマト
グラフィー (シクロヘキサン:酢 酸エチルニ
2 : 1 。 Rf=0.4)により精 製すると目的化合物 50 ♥が得られた。

mp 79 で (ジェチルエーテルから 再結晶)
NMR (ODC (3) &: 1.46 (3H, d, J=6.5Hz),
254 (1H, d, J=2.5Hz), 3.49 (1H, dd,
J=6.5, 2.5Hz), 3.74 (3H, s), 4.48
(1H, t, J=2.5Hz), 5.38 (1H, q, J=6.5Hz), 6.75 ~ 7.55 (4H, A₂B₂型),
7.98 (1H, s)

参考例 14.

 $\frac{d\ell - 3.4 - h \ni \nu \times \lambda - 1 - (4 - \lambda h + \nu)}{ \times \nu \vee \nu \nu) - 3\alpha - (1 - k h - \nu \times \lambda + \nu)} \\ - 4 - x + z + \nu - 2 - x + \nu \vee \lambda \vee \lambda \vee$

Rf: 0.6.1 (塩化ナナレン)

NMR (ODC ℓ_3) δ : 159 (3H, d, J=65Hz), 255 (1H, d, J=25Hz), ~ 3.7 (1H, S), 370 (3H, S), 438 (1H, 1, J=25Hz), 553 (1H, d,q. J=65, 3Hz)

参考例13

 $\frac{d\ell}{x} = \frac{3.4 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{x} = \frac{1 - \left(\frac{4 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{x}\right)}{1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$

参考例 12 に示した方法で得られる d 6 - 3. 4
- トランス - 1 - (4 - メトキシフエニル) 3α - { (18*) - 1 - ヒドロキシエチル} 4 - エチニル - 2 - アセチジノン 100 甲をテトラヒドロフラン 3 世に密解し、ぎ酸 70 甲 及びトリフエニルホスフィン 230 甲を加える。つい

終考例 1 および 2 の方法に単じて合成される d l ー 3. 4 ートランスー 1 ー (4 ーメトキシ ベンジル) ー 3 ー T セチルー 4 ー エチニルー 2 ー T ゼチジノン (特 顧 昭 59 - 265962 の 参考例 4 に記載) 460 町をテトラヒドロフラン 6 配及びメタノール 3 配の社合族に発解し、0 でにて NaBH 4 60 町を加える。10 分後 酢酸エチルを加え、さらに希塩酸水を加える。有機層を分離し、水洗後、 MgSO 4 にて乾燥。 経 鮮 留 去 後 投資をシリカゲルラピッドクロマトグラフィー (シクロヘキサン:酢酸エチル= 1 : 1 。 Rf ÷ 0.3) により精製すると目的化合物 460 町が得られた。

NMR (CDO\$3) δ : 1.24 (1H, d, J=6.0 Hz), 1.28 (2H, d, J=6.5 Hz) , 2.39 (1H, d, J=2Hz) , 3.70 (3H, s) , 3.2 ~ 3.4 (1H, m) , 3.7 ~ 4.2 (2H, m) , 4.59 (1H, d, J=15Hz) , 6.70 ~ 7.25 (4H, A₂B₂ 型)

1.24 と 1.28 のシグナルの比から $R^*/S^* = 1/2$ であることが明らかとなった。

参考例 15.

dl-3.4-トランス-1-(4- メトキシ ベンジル) - 3a - [(1R*) - 1 - ベンゾイ ルオキシエチル) - 4 - エチニルー 2 - アゼチ **ジ**ノン

参考例 14 で得られた化合物 (R* と 8* の 准 合物)3 8 を 80 私の無水テトラヒドロフランに 容解し、 6 9 のトリフエニルホスフィン及び 28 8の安息香酸を加える。氷冷下 241 8の アゾジ カルポン酸ジエチルを加え、5分間撹拌する。 反応液に酢酸エチルを加え有機脂を水洗、 Mg 804 で乾燥後、溶媒留去して得られる残渣をシリカ グルラピツドクロマトグラフィー(シクロヘキ サン:酢酸エチル=4:1)により精製すると R*とS*の混合物 2.35 1 が得られた。

当該生成物は更にシリカゲル分取用薄層クロ マトグラフィーにより、塩化メチレンを展開浴

0.71 nlのヘキサメチルジシラザンをテトラヒ ドロフラン10 sl に容解し、氷冷下n-ブチル リチウムヘキサン液 2.1 sl(1.62 m モル/sl)を 加え 30 分間 撹拌後、-78 ℃に冷却する。 この 密液に参考例 15 にて合成したベンゾイル体 (R*, S* のまざり) 1 g の 10 ml THF 溶液を加 え、同温にて1時間攪拌する。ついでフェニル ペンゼンチオスルホネート 767 町の 10 st THP 溶液を加え更に 1 時間攪拌する。酢酸エチルつ いで塩化アンモニウム水溶液を加え、有機旛を 分離する。水洗後 MgSO4にて乾燥。

客媒留去後投資をシリカゲルラピットクロマ トグラフイー(シクロヘキサン:酢酸エチルニ 10 : 1) により R* 体及び S* 体を分離 稍製すると フェニル)— 3α— [(1S*) — 1 — ペンゾイ

R* 体: 570 m が得られた油状物質

Rf = 0.46 (塩化メチレン:酢酸エチル=20:1) NMR (ODO ℓ_5) δ : 1.45 (3H, d, J=6Hz),

3.54 (1H, dd, J=8, 2.5Hz), 3.72 (3H, s), 4.05 (1H, d, J=15Hz), 4.68 (1H, d, J=15Hz), 437 (1H, d, J=2Hz).

姝として用いる事により R* を分離することが出 来る。

R* 体:

NMR (CDO ℓ_3) δ : 1.43 (CH₃, d, J=6Hz), 2.51 (1H, d, J=2Hz), 3.49 (1H, dd, J=6, 2Hz) , 3.73 (3H, s) , $3.8\sim4.3$ (2H, m), 4.70 (1H, d, J=15Hz), 5.40 (1H, q, J=5Hz), 6.8 \sim 7.6 (7H, m) , 7.8 ~ 7.9 (2H, m)

参考例 18.

dl-34-トランス-1-(4- メトキシ ペンジル)— 3a — [(1R*) — 1 — ペンゾイ ルオキシエチル〕-4-フェニルチオエチニル - 2 - アゼチジノンおよび 3.4 - トランスー 1 - (4 - メトキシベンジル) - 3α - ((18^{*}) - 1 ーペンゾイルオキシエチル]- 4 - フェニ ルチオエチニルー2ーアセチジノン

5.48 (1H, q, J=6Hz), 6.6 ~ 7.6 (12H, m) , 7.75 \sim 8.05 (2H, m)

8*体: 180 mが得られた。mp 85 ℃ (ジェ チルエーテルから再結晶)

NMR (CDO85) δ : 1.54 (1H, d, J=6Hz), $3.5 \sim 3.8$ (1H, m), 3.74 (3H, s), 40 (1H, d, J=15Hz), 4.72 (1H, d, J=15Hz), 4.12 (1H, d, J=2.5Hz). 5.50 (1H, qd, J=6, 3Hz), $6.5 \sim 7.7$ (12H, m), $7.75 \sim 8.05 (2H, m)$ IB (Nujol) cm^{-1} : 1755, 1732

参考例 17.

d8-34-トランス-1-(4- メトキシ ルオキシエチル) ー 4 ーフエニルチオエチニル ー2ーアゼチジノンおよび dl ー31- トラン スー1ー(4ーメトキシフエニル)ー 3αー [(1R*) - 1 - ベンゾイルオキシエチル)-4-フエニルチオエチニルー2-アゼチジノン

ヘキサメチルジシラザン 0.4 配を 無水テトラヒドロフラン 10 型に危解し、氷冷下 1.18 型 の
n ーブチルリチウムヘキサン液(1.62 m モル/
21)を加える。 30 分間室温にて撹拌後 - 7.8 で
に 6 却し、 6 考例 12 で待られた 8* ベンゾイル
オキシ体 560 町の無水テトラヒドロフラン 倍液を加え、 - 7.8 でで 1 時間撹拌する。 ついでフェニルベンゼンチオスルホネート 430 町の 5 型テトラヒドロフラン 溶液を加え、 - 7.8 でにて 2.5 時間撹拌。 酢酸エチルついで飽和塩化フンモニウム水 高液を加え、 存機値を分離する。 水洗 後 Mg 30 4 にて 乾燥。 存 強 留去後、 生成物をシリカゲルクロマトグラフィー(シクロヘキサッ カゲルクロマトグラフィー(シクロヘキサッ カゲルクロマトグラフィー(シクロヘキサッ た 1、 Rf = 0.3) により精製すると目的の 8* 体 630 町が得られた。

Rf=0.4 (塩化メチレン)

Rf=0.33 (塩化メチレン:酢酸エチル=40:1)
NMR (CDO15) ð: 1.35 (3H, d, J=6Hz),
2.48 (1H, d, J=2Hz), 3.33 (1H, dd,
J=6, 2Hz), 3.74 (3H, s), 3.90 (1H,
t, J=2Hz), 3.95 (1H, d, J=15Hz),
4.62 (1H, d, J=15Hz), 5.21 (1H, q,
J=6Hz), 6.6 ~ 7.3 (4H, A2B2 型),

NMR (ODC ℓ_5) δ : 1.59 (3H, d, J=8Hz), 370 (3H, s), \sim 37 (1H), 462 (1H, d, J=25Hz), 5.55 (1H, dq, J=6, 3.5Hz), 6.7 \sim 7.6 (12H, m), 7.8 \sim 8.0 (2H, m)

多考例 12 で得られた R* ベンブイルオキシ体を s* ベンブイルオキシ体と同様に反応、 処理すると目的の R* 体が得られた。

R_f=0.28 (塩化メチレン)

NMR (ODO85) δ : 1.56 (3H, d, J=6Hz), 3.64 (1H, dd, J=6, 2.5Hz), 3.72 (3H, 5), 4.81 (1H, d, J=2.5Hz), 5.51 (1H, q, J=6Hz), 6.7 \sim 7.6 (12H, m), 7.8 \sim 8.0 (2H, m)

IR (Liq.) cm⁻¹ : 1750, 1712, 1600, 1580 级光例 18.

7.89 (1H, s)

参考例 1 9.

参考例 14 で得られた化合物(R* と S* の まざり) 200 mを用いて参考例 7 と同様に反応、処理しシリカゲルラビツドクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=1:1)により精製すると目的化合物 200 mが得られた。
Rf = 0.56 (シクロヘキサン:酢酸エチル=1:1)
NMR (ODO&5) &: 1.32 (3H, d, J=6Hz).
1.95 (3H, s), 2.45 (1H, d, J=2.5Hz).
3.32 (1H, dd, J=6, 2.5Hz), 3.75 (3H, s), 3.92 (1H, d, J=15Hz), 4.70 (1H, d, J=15Hz), 3.92 (1H, t, J=2.5Hz),

5.20 (1H, q, J=6Hz), 6.7 \sim 7.3 (4H, A_2B_2 型)

参考例 20.

1 - (4 - メトキシフェニル) - 3 - アセチ ル- 4 - (2 2 - ジェトキシェチル) - 2 - ア ゼチジノン

ジェトキンプロピルアルデヒド 2 g をベンゼン 30 g に容解し 1.68 g のpーアニンジン 及び 5 g の無水硫酸マグネシウムを加える。 室温にて 20 分攪拌。 ろ過後、 滅圧下溶媒留去する。 残贋を塩化メチレン 20 ml に溶解し、 これにイミダゾール 1.12 g を加える。全系を-30° とし 1.25 ml のジケテンを加え、 2 時間かかり反応温度を-30°から 10 ととする。

塩化メチレンを加え、水洗後 MgSO4 にて乾燥。 粗生成物をシリカゲルのラビットクロマトグラ

を加え、同温にて 5 分間撹拌する。酢酸エチルついで希塩酸を加え、有機層を分離する。 Mg 80 4 にて乾燥後域圧下容媒留去。残渣をクロマトグラフィー(酢酸エチル:シクロヘキサン= 2 :1)により精製すると目的化合物 463 与が得られた。

NMR (ODO 8₅) 8 ppm: 1.02 ~ 1.04 (9H, m),
1.55 ~ 260 (2H, m), 3.13 (1H, dd,
J=25, 6Hz), 3.27 ~ 3.87 (5H, m),
3.82 ~ 4.32 (2H, m), 4.60 (1H, d, J=
5.5Hz), 3.72 (3H, s), 6.7 ~ 7.3 (4H,
A₂B₂ 型)

参考例 22

 $\frac{dl-3.4-h \ni \nu x - 1 - (4-y h + \nu)}{7x-\nu) - 3\alpha - (1-\alpha \nu y 4 n x + \nu x}$ $fn)-4-(2.2-\nu x h + \nu x + \nu)-2$ $-r + \nu y + \nu$

フィー (シクロヘキサン: 酢酸エチル= 3 : 1) により精製すると目的化合物 930 町が得られた。 Rf=0.45 (シクロヘキサン: 酢酸エチル=1:1) NMR (ODO 6 3) ð: 1.15 (3H, t, J=6.5Hz), 1.21 (3H, t, J=6.5Hz), 1.5 ~ 2.2 (1H, m), 235 (OOCH3, s), 3.4 ~ 3.9 (5H, m), 4.21 (1H, d, J=2.5Hz), 4.4 ~ 4.85 (2H, m), 6.8 ~ 7.5 (4H, A2B2 型)

参考例 21.

 $\frac{dl-3.4-h \ni \nu \times x-1-(4-\lambda h + \nu)}{2x=\nu)-3\alpha-(1-k h + \nu \times x + \nu)-4-(22-\nu \times x + \nu \times x + \nu)-2-7 + \nu}{4-(22-\nu \times x + \nu \times x + \nu)-2-7 + \nu}$

参考例 20 で得られた化合物 600 90 をテトラ ヒドロフラン: メタノール= 10 : 1 の 混合容 鉄 15 ml に容解し、-20 でにて 150 90 の NaBH₄

参考例 21 で得られた化合物 230 mを 1 nlの無水塩化メチレンに溶解し、ビリジン 0.2 nl ついで安息香酸クロリド 150 mを加え 20 時間 室温にて攪拌。反応液を常法に従つて処理し得られる残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル= 2 : 1) により精製すると目的物 260 mが得られた。

NMR (ODO θ_5) δ : 1.80 (2.25H, d, J=6Hz), 1.55 (0.75H, d, J=6Hz), 3.70 (3H, s), 5.25 ~ 5.75 (1H, m), 6.7 ~ 7.7 (7H, m), 4.69 (1H, t, J=5.5Hz), 7.85 ~ 8.25 (2H, m)

参考例 23

 $\frac{d\ell - 3.4 - h \not\ni y \not x - 1 - (4 - y h + y)}{7 x = n) - 3\alpha - (1 - \alpha y y f n x + y x f x) - 4 - (2 - \pi n) \cdot n x + n) - 2 - T t t t y f y f y$

参考例 22 で得られた化合物 260 単を ラトラヒドロフラン B W と水 2 & の混合症媒に得かし、 水 店 ト 1 W の確堪様を加える。 2 時間 攪拌後、 酢酸エチルを加え、水 色。 乾燥 解媒 を留去して 場られる 残骸をシリカゲル 薄層 クロマトグラフィー (シクロヘキサン:酢酸 エチルニ 1 : 1) により精製すると目的化合物 140 町が得られた。 Bf = 0.3 (酢酸エチル:シクロヘキサン= 1:1) NNB (CDC 25) る: 1.56 (3H, d, J=6Hz), 1.54 (3H, d, J=6Hz), 2.5 ~ 3.5 (3H,

m), 3.72 (3H, s), 4.10 \sim 4.55 (2H, m), 5.4 \sim 5.8 (1H, m), 6.7 \sim 7.5 (7H,

m), $7.7 \sim 8.0$ (2H, m), 9.74 (1H, br,

台湾例 24

 $\frac{d\ell - 3.4 - h \ni y y z - 1 - (4 - y h + y)}{7 x = n) - 3\alpha - (1 - x y y 4 n x + y x}$ $\frac{f(n) - 4 - h n x + y y f n - 2 - T + y}{1 y}$

チル)- 4 - フェニルチオカルボニルメチルー 2 - アゼチジノン

お考例 24 で得られた化合物 90 のをジメチルホルムアミド: アセトニトリル= 1 : 1 の混合 密媒に密解し、カルボニルジイミダブライド 60 のを加え室温で 30 分間 撹拌する。 反応液に 60 ののチオフエノールを加え 2 時間 撹拌する。 反応液に酢酸エチルを加え、希水酸化ナトリウム水、水の順で洗う。 乾燥後容媒を留去して得られる 熟資をジリカゲル準層クロマトグラフィー (シクロヘキサン: 酢酸エチル= 2 : 1 Rf ÷ 0.3) により 精製すると目的物 70 のが得られた。

参考例 26.

(38,48)-1-(4- メトキシフェニル)

多名例 23 で掛られた化合物 140 wを・アセトン2 配に留難し、ジョーンズ試薬(100 w)により家証で 3 分間酸化する。反応無を酢酸エチルで抽出し、水洗、 Mg30 4 で乾燥する。 唇葉を留去して得られる残渣をシクロヘキサン:酢酸エチルニ1:1 の糸にて分取用シリカゲル TLC に付し Bf=01 近辺より目的化合物 91 wが得られた。

NMR (ODO ℓ_5) δ : 1.51 (1H, d, J=6Hz), 1.54 (2H, d, J=6Hz), 2.3 ~ 3.5 (3H, m), 3.70 (3H, s), 4.0 ~ 4.4 (2H, m), 5.3 ~ 5.7 (1H, m), 6.7 ~ 7.5 (7H, m), 7.7 ~ 8.0 (2H, m), 8.96 (1H, br. s)

移考例 25.

 $\frac{d8 - 3.4 - 1.5 \times 2.2 - 1 - (4 - 1.2 + 1.2 \times 2.2)}{21 \times 1.2 \times 1.2}$

4.52 (1H, 1, J=2.5Hz), 6.75 ~ 7.55 (4H, ン:酢酸エチル 5 : 1 の系にてシリカゲル薄層 A₂B₂型)

参考例 27.

(38, 48) - 1 - (4 - メトキシフェニル) - 3 - [(1R) - t - ブチルジメチルシリル オキシエチル)— 4 — フェニルチオエチニル— 2 ーアセチジノン

参考例 26 により得たシリル体 60 mを無水テ トラヒドロフラン2私に招解し、-78 とにて ブチルリチウム液 0.25 私(1 11 中 1.6 ミリモル ブチルリチウム||疾を含むヘキサン放)を-78 ℃に -て加え30分撹拌。ジフエニルジスルイド75 町 の1 fl テトラヒドロフラン液を加え、-78°~ 40°に2時間半攪拌。酢酸エチルを加え、有礙 盾を水洗3回。 MgSO4 にて乾燥後シクロヘキサ

液をゆつくり加える。10分間攪拌。 酢酸エチ ルを加え、水洗。常法通り後処理し、シクロへ キサン:酢酸エチル=2:1の系で Bf=0.54 の部分を単離精製する。目的化合物 30 짜が 得 られた。

mp 76°

 $(\alpha)_{D}^{24^{\circ}} + 46^{\circ} (c=1, OHO8_{5})$ NMR (ODO ℓ_3) δ : 0.08 (6H, s), 0.89 (9H, s), 1.28 (3H, d, J=8Hz), 3.40 (1H, br.t, J=3Hz), 4.31 (1H, dq, J=6, 4Hz), 4.59 (1H, d, J=2.5Hz), 6.2 (1H, s), 7.32 (5H, m)

> 出願人 三 共 株 式 会 社 代理人 弁理士 怪 出 庄 治

クロマトグラフィーに付し R.f = 0.55 の目的化合 物 38 切が得られた。

NMR (ODO& 3) 8: 0.08 (6H, s), 0.76 (9H, s), 1.30 (3H, d, J=6Hz), 3.37 (1H, t, J=3Hz), 3.74 (3H, s), 4.3 (1H, dq, J=6, 3Hz), 4.77 (1H, d, J=2Hz), 6.7 ~ 7.5 (9H, m)

 $(\alpha)_{D}^{24^{\circ}} - 96^{\circ} (c=1, OHOl_{3})$

参考例 28.

(38, 48) - 3 - { (1R) - 1 - ブチルジ メチルシリルオキシエチル) - 4 - フェニルチ オエチニルー 2 ーアゼチジノン

谷考例 27 で得たチオフェニル化体 60 mを 2 alのアセトニトリルに招解し、氷冷下 240 mの セリックアンモニウムナイトライトの 2 以水谷